PAT-NO:

JP402199795A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02199795 A

TITLE:

THIN FILM EL ELEMENT

PUBN-DATE:

August 8, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TADOKORO, TOYOYASU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON SEIKI CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01020387

APPL-DATE: January 30, 1989

INT-CL (IPC): H05B033/22, H05B033/10

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent blackening and reduce driving voltage by providing an

insulating protecting layer consisting of an insulating material having low dielectricity on a part corresponding to about the mask edge inside on a transparent electrode.

CONSTITUTION: Before the formation of a first insulating layer 3 by spattering method, a frame insulating protecting layer 12 of an insulating material having low dielectricity such as SiO<SB>2</SB> is preliminarily formed

on a transparent electrode 2 to <u>protect</u> the transparent electrode. Namely,

insulating <u>protecting</u> layer 12 is formed on the part having a fear that a mask

9 covering the transparent electrode 2 may be touched with the transparent

electrode 2 at the time of forming the first insulating layer 3. Hence, if the mask of a metal plate is touched with the insulating protecting layer 12, the

protecting layer 12 protects the transparent electrode 2 as it is the insulating material, and prevents the blackening and peeling. As the insulating protecting layer 12 does not cover the part of an effective display

area in which a luminous layer 4 is situated, it hardly increase the driving voltage even if the material having low dielectricity of SiO<SB>2</SB> is used.

and the effect of the low voltage drive using BaTiO<SB>3</SB> as an insulating

layer can be sufficiently exhibited.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-199795

®Int.Cl.⁵

の出

願 人

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)8月8日

H 05 B 33/22 33/10 6649-3K 6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

50発明の名称 薄膜EL素子

②特 願 平1-20387

20出 頭 平1(1989)1月30日

@発明者 田所 豊康

新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号 日本精機株式会社内

新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号

四代 理 人 弁理士 牛木 護 外1名

日本精機株式会社

明 細 書

1. 発明の名称 薄膜EL素子

2. 特許請求の範囲

(1)対向配設された透明電極と背面電極との間に発 光層を設け、少なくともこの発光層と透明電極と の間に枠状のマスクを配設してこのマスク内側の 前記透明電極上にスパッタリング法により絶縁層 を設けた薄膜EL素子において、前記透明電極上 の前記マスク内縁付近に対応する部分に低誘電率 の絶縁材料から成る絶縁保護層を設けたことを特 後とする薄膜EL素子。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は、交流駆動の薄膜EL (エレクトロル ミネセンス) 素子に関するものである。

(従来の技術)

一般に、この種の薄膜 B L 素子は、例えば特開 昭63-170891 号公報に開示され、第3図に示すよ

うに二重絶緑構造を有し、ガラス等の透明絶縁板 から成る基板 1 上に蒸着法やスパッタリング法等 の適当な方法を用いてITO等の透明導電材料を 素材とする透明質極2を形成し、次いでこの上に 絶縁破壊を防ぐため、SiOz, AlzOz, YzOz, TazOs 等の酸化物絶縁材料を素材とする第1の絶縁層3、 ZnS 等の母体材料内にMn等の発光中心を添加した 螢光材料を素材とする発光層 4、第1の絶縁層3 と同様な材料から成る第2の絶縁層5、及び前記 透明電極2と対向すると共に反射性を有する電極 としてAL等の導電材料を素材とする背面電極6を この順序で順次蒸着法やスパッタリング法等の適 当な方法を用いて積層形成して成るものである。 ところで、このようなBL素子の低電圧駆動を図 るために第1の絶縁層3をTa,0,やBaTiO,を用い てスパッタリング法により形成する場合がある。 この場合、第4図に示すように、透明電極2を形 成した基板1を基板ホルダイに保持し、透明電極 2の下方に間隔を置いて中央に窓8を有する枠状 例えば額縁状のスパッタリング用マスク9 (第5

図参照)を配設し、下方にTa:0:やBaTiO:のターゲット10を配設してスパッタリング法によりマスク9の窓8を介してマスク9の内側の透明電極2上にTa:0:やBaTiO:を付着させるものである。したでTa:0:やBaTiO:を付着させるものである。したのはなどの会議ではなって、このであるととののである。では、では、このでは、このののであるとのであるといるというのであるというのであるというのであるというのである。このには、第1の絶縁層3を形成する前には予め透明電極2にから成る絶縁保護層11を薄く形成してよく構成のものも考えられている。(発明が解決しようとする課題)

前記従来例のように、Si0x等の絶縁保護層11を形成すると透明電極2の黒色化等を防止できるが、Si0xは低誘電率材料であるため、この絶縁保護層11を形成したことにより素子の駆動電圧が高くなり、折角低電圧化のためにTazOx やBaTiOxにより第1の絶縁層3を形成してもその効果が薄れると言う問題があった。

する。 尚、本実施例において、第3図〜第5図で示した従来例と同一機能を有する箇所には同一符号を付しその詳細な説明は省略する。 透光性のガラス基版1(NA-40)上には従来例と同様な方法例えばスパッタリング法により透明電極2(膜厚2000人)を形成し、所望のパターンにパターニングする。

そして、この透明電極2の上には第2図で示すように、第5図で示したスパッタ用マスク9の内縁9A等に対応する部分に沿って額縁状に5i0。等の低誘電率の絶縁材を塗布法、蒸着法、スパッタリング法等の適宜な方法で約3000人の膜厚で形成して絶縁保護層12と成す。この絶縁保護層12は素子の有効面積を覆わないように発光層4より外側に形成されているとともに、少なくともマスク9が触れる恐れのある部分に形成されている。

次に、この絶縁保護層12を形成している透明電極2の上には第4図の従来例で示したようにスパッタリング法を用いてBatiOsによる第1の絶縁層3、2nS:Mnによる発光層4、BtOsによる第2の

そこで、本発明は前記問題に基づいて成された ものであり、黒色化を防止できるとともに、駆動 電圧を低くすることのできる薄膜EL素子を提供 することを目的とするものである。

〔発明の構成〕

(課題を解決するための手段)

本発明は、対向配設された透明電極と背面電極との間に発光層を設け、少なくともこの発光層と透明電極との間に枠状のマスクを配設してこのマスク内側の前記透明電極上にスパッタリング法により絶縁層を設けた薄膜BL案子において、前記透明電極上の前記マスク内縁付近に対応する部分に低誘電率の絶縁材料から成る絶縁保護層を設けたものである。

(作用)

絶縁保護層は枠状であり、素子の有効表示面積 部分を覆わないで形成されているため、駆動電圧 を低くすることができる。

(実施例)

以下、図面に基づいて本発明の一実施例を詳述

絶縁層 5 及びAAによる背面電極 6 が順次積層されて薄膜 E L 素子が形成される。

以上、本発明の一実施例を詳述したが、本発明 の要旨の範囲内で適宜変形できる。例えば前記実 施例では二重絶縁層構造を示したが、第2の絶縁 暦5のないタイプのEL素子にも適用できる。 (発明の効果)

以上詳述したように本発明によれば対向配設 れた透明電極と背面電極との間に発光層を設けるとなるともこの発光層と透明電極との間に透明電極との間に透明電極との間に透明電極との前記透明ではよりが、のマスクを配設してことり、対象を関連を設けたのできるできるできるできる。とともに、駆動電圧を低くできる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す断面図、第2図は絶縁層を示す平面図、第3図は従来例を示す断面図、第4図は従来例を示す模式図、第5図はマスクの平面図である。

- 2 ---透明電極
- 3…第1の絶縁層
- 4 ……発光層

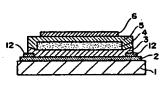
6 ---- 背面電極

9…マスク

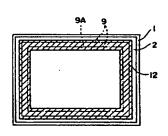
12----绝縁保護層

特 許 出 願 人 日本精機株式会社 代理人 弁理士 牛 木 護

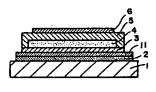
同 弁理士 薄田 長四郎



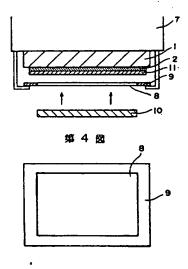
第 | 図



第 2 図



第3回



東 5 図

手 統 補 正 魯 (自 発)

平成1年3月20日

特許庁長官 吉田文毅 殿

事件の表示
平成1年特許顧第20387号

[III]

2. 発明の名称 薄 膜 E L 素 子

4.代理人

- 3. 補正をする者 特許出順人 住所 長岡市東蔵王2丁目2番34号 名称 日本精機株式会社
- 住 所 新潟市文京町12番28号 氏名(8008)弁理士 牛 木



- 住所 新潟市文京町12番28号 氏名(9493)弁理士 薄田長四郎
- 5. 補正の対象 明 細 書
- 6. 補正の内容
- (1)明初書中第2頁第15行目「Ta2O3や」を削除します。
- (2)明初書中第3頁第1行目、同頁第4行目、 同頁第18行目「Ta2Osや」を削除しま す。